



बौद्धिक संपदा कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India, व्योक्तिक সম্পত্তিৰ কাৰ্যালয়, ভাৰত চৰকাৰ, बौद्धिक संपदा दफ्तर, भारत



دی انٹیلیکچو, அறிவுசா**पूर्टेट**न**प्रमाण**

बोद्धिङसंपद्यानुंडार्यावय, भारतसरहार, का पेटेंट कायोलय, भारत सरकार का The Patent Office, Government Of India Patent Certificate

पेटेंट सं. / Patent No. मनवान, Формая G2000 bakon a 5568840.0, Фарадо Кольова, बौद्धिक संपदा चा कार्यालय, भारत सरकार.

جو, அறிவுசார் சொத்து அலுவலகம், இந்திய அரசு, آفس آف دی انٹیلیکچولپراپرٹیگورنمنٹ آف انڈیا ,இவில் ସରକାର

आवेदन सं. / Application No.पति कार्यालयं, भारत ःरकार 202111024427 التليكجوئل برابرئي, మధో సంపత్తి కార్యాలయము, భారత

फाइल करने की तारीख / Date of Filing

01/06/2021 संपदा दफ्तर, भारत सरकार, व्योद्धिक जल्लाम कार्यालय छात्र

पेटेंटी / Patentee

Chitkara Innovation Incubator Foundation

भारत प्रमाणित किया जाता <mark>है कि पेटेंटी को. उपरोक्त</mark> आवेदन में यथाप्रकटित PROCESS AND SYSTEM FOR SILICA SEPARATION FROM BIOMASS USING CONTROLLED MICROWAVE नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख जून 2021 के पहले दिन से बीस वर्ष की अविध के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

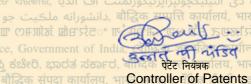
It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled PROCESS AND SYSTEM FOR SILICA SEPARATION FROM BIOMASS USING CONTROLLED MICROWAVE as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 1st day of June 2021 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.

ाँ, ऊँकी సంపత్తి కార్యాలయు, ونيرٹي آفس، حکومت بند ,बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयं, भारत सरकार, دفتر، هند

बौद्धिक संपदा कार्यालय, भारत सरकार, घेंपिव मेंपेडी ਦਫਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ወ১೪岛ନ G2၉೫೪ bନ୪.୬.୬ b೫৯১೫೪೫.৫, Ф岛೫৯೫೦ ४७৯১೫৯,

भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India, বৌদ্ধিক সম্পত্তিৰ কাৰ্যালয়, ভাৰত

^{ष्ट्रकाब} अनुदान की तारीख र : भ 26/12/2024 Date of Grant



टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, जून 2023 के पहले दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मे उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 1st day of June 2023 and on the same day